EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent'Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

59208756

PUBLICATION DATE

27-11-84

APPLICATION DATE

12-05-83

APPLICATION NUMBER

58083188

Comment Allen de de la commencia de la commenc

APPLICANT: SONY CORP;

INVENTOR:

KAJIYAMA YUJI;

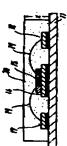
INT.CL.

H01L 23/12 H01L 21/56 H01L 23/48

TITLE

MANUFACTURE OF

SEMICONDUCTOR DEVICE PACKAGE



ABSTRACT :

PURPOSE: To obtain a semiconductor device package which is excellent in heat radiation and suitable for automated manufacturing by a method wherein the semiconductor device is mounted on a substrate and, after being connected to external electrodes, enclosed integrally with resin and the substrate is selectively removed by etching.

CONSTITUTION: Au plating 12 of 1 µm thickness, Ni plating 13 of 1 µm thickness and Au plating 14 of 3µm are laminated on an Fe substrate 11 of 35µm thickness. A semiconducor chip 15 is mounted 16 on a portion 11g and connected 19 to external electrodes 17, 18 on the portions 11h, 11i. The transfer-molding with epoxy resin 20 is carried out so as to make thickness t=1mm. The Fe substrate is removed by etching with FeCl₃ solution from the back surface 11a to complete a leadless type package 21. Bottom surfaces of the Au layers are used as external electrodes 12b, 12c and the heat radiation surface 12a. In other to mount the package 21 on a printed circuit board, only the external electrodes 12b, 12c are directly soldered to a conductor pattern on the substrate. With this constitution, a package of excellent heat radiation can be manufactured automatically by an easy and simple method.

COPYRIGHT: (C)1984,JPO&Japio

THIS PAGE BLANK (USPTO)

⑩ 日本国特許庁 (JP)

心特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭59—208756

௵Int. Cl.³ H 01 L 23/12 識別記号

庁内整理番号

⑥公開 昭和59年(1984)11月27日

21/56 23/48 7357—5 F 7738-5 F 7357-5 F

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

60半導体装置のパツケージの製造方法

昭58-83188

昭58(1983)5月12日 ②出

の発 秋山克彦

東京都品川区北品川 6 丁目 7 番

35号ソニー株式会社内

者 小野鉄雄 の発 明

東京都品川区北品川6丁目7番

35号ソニー株式会社内

79発 明者 梶山雄次

東京都品川区北品川 6 丁目 7 番

35号ソニー株式会社内

ソニー株式会社 创出 頗

東京都品川区北品川 6 丁目 7 番

35号

人 弁理士 土屋勝 個代 理

外2名

発明の名称

创特

半導体装置のパッケージの製造方法

2. 特許請求の範囲

遊択エッチング可能な材料から成る基板上に半 導体装置を趣配し、接続用ワイヤを 上記 半導体装 能に接続すると共にこの接続用ワイヤの外部関係 部を上記基板の外部電極接続部位に接続し、次い で上記載板上において上記半海体装置及び上記袋 娩用ワイヤを一体に 樹脂モールドし、 しかる 後上 記述板をエッチング除去することを特徴とする半 海体装置のパッケージの製造方法。

3 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本苑明は、半年体装置のパッケーシの製造方法 に関する。

背が技術とその問題点

従来、ブリント基板上の実装密度の高いパッケ - ジとして、チップキャリアタイプの パッケージ る。このパツケージはリードレス が知られてい

タイプのパッケージで、パッケージの英面に引き 出されているハング付け可能な電極をプリント基 板の海体パタンに直接ハンタ付けして接続すると とにより気装を行うものである。

とのチンプキャリアタイプパンケーンには、セ ラミックタイプとブラスチックタイプとがある**。** セラミンクタイプはパッケーシ自体が腐価である ばかりでなく、プリント基板に直接ハンタ付けす ると、温度サイクル時にセラミックと上記ハンダ 及び上記導体との間の熱膨張係数の差によつて接 統部にはがれやクラックが生じる恐れがあるとい う欠点を有している。一方、プラスチックタイプ はパッケージが安価であるという利点を有してい るが、熱放散性が悪く、また形状がパッケーシの 製造の自動化に適していないという欠点を有して

とのような従来のプラスチックタイプのチップ キャリアタイブパッケージの構造を第1図に示す。 このパッケージ(1)は、銅箔製の電極(2)が予め形成 されているプリント基板(3)上に半導体装置を構成

特開昭59-208756(2)

するチップ(4)を製置し、ワイヤボンデイング法により上記チップ(4)と上記電極(2)の一端とを Auの細線から成るワイヤ(5)で接続した後、上方より 被状のエボキン樹脂を腐下させて硬化成形することによつて作る。

このパッケージ(1)において、チップ(4)は樹脂層(6)とブリント 遊板(3)とによつて 囲まれている。 これらの樹脂層(6)及びブリント 遊板(3)の幾抵抗は共に大きいので、その動作時においてチップ(4)で発生する熱をパッケージ(1)の外部に効果的に 放 散熱 さことができない。 即ち、このパッケージ(1)はは飲かで、 本で がいる。 また 上記 の 散状のエボキシ 俗脂を 福下する 際に、 微量 しいも 高速で 満て ことが 髭し の かも に がい という欠点を 有している。 朗 他に 恋していないという欠点を 有している。

一方、上述のチンプキャリアタイブパンケージ とは異なるパンケージにテーブキャリアタイプパ ンケージがある。このタイプのパンケージは 従来 のチンプキャリアタイプパンケージよりもさらに

ることができる。なお上配外部電極部は上記接続 用ワイヤ自体が兼ねていてもよいし、上記接続用 ワイヤとは別に致けられかつ上記接続用ワイヤが 優饒されているものでもよい。

獎施例

以下本結例に係る半導体装置のパンケージの製造方法の実物例につき図面を参照しながら説明する。

第2 A 図~第2 D 図は本発明の第1 実施例による半導体装置のパッケージの製造方法を説明するための工程図である。以下第2 A 図から工程 原に説明する。

ます第2人図において、厚さ35(μ)のFe 製の造板印の上に、厚さ1(μ)のAu層印、厚さ 1(μ)のNi層印及び厚さ3(μ)のAu層印を顧 次メッキして、半級体整理を構成するチップ頃の 報質部内及び外部配接部印刷のそれぞれを上記基 被印の所定のチップ數體部位(11g)及び外部監接 接続部位(11h)(11i)のそれぞれに設ける。第2 A 図に示す工程終了後の上配差板印の平面図を第 小形化できるという利点を有するが、チップが樹脂層によつて完全に覆われているため 熱放散性が良好でないこと、テープを用いているために 特殊な装置が必要である等の欠点を有している。 発明の目的

本発明は、上述の問題にかんがみ、熱放 散性が 良好でかつ信頼性の高い半導体装置のパッケージ の製造方法を提供することを目的とする。

5 図に示す。次に第2 B 図において、上記チンプ 収留部 UGにチップ UGを敷配した後、ワイヤボンデイング法によつてこのチップ UGと上記外部 電極部 UT UGとをそれぞれ Au の細線から成るワイヤ UGで接 機する。次に第2 C 図において、第2 B 図の 透板 UDの上に設けられた上記外部 電極部 UT UB、チップ UG 及び ワイヤ UGを一体と するために、公知のトランスファ・モールド法(移送の がに、公知のトランスファ・モールド法(移送の がと)を用いて、エボキシから成る 樹脂モールド B CM を上記 基板 UD 上に形成する。なお本実施例においては、上記 歯 脳モールド B CM の厚さ t を 1

待開昭59-208756(3)

電極部 07 08 の Au 層 02 の下面が外部電磁面(12b)(12c)となり、またチップ 職體部 05 の Au 層 02 の下面 が熱放散面(12a)となる。

上述のようにして完成されたパッケージのをプリント 悲板上に実装する場合には、第2 D 図に示す上紀外部電板版 (12b) (12c) をプリント 芸板上の時体パタンに直接ハンダ付けして接続すればよい。

上述の第1 実施例の熱放散面(12a)は、その動作時においてチップ(13から発生する熱の放散而となつている。金属の熱伝導度は非常に高いので、チップ吸から発生する熱は金属製のチップ戦性部間を外方に向かつて迅速に流れて、熱放散面(12a)から放散されることによつて効果的に除去される。しかし、より効果的にチップロの発生熱を除去するためには、広い装面散を有する放熱フィンの一部を上記熱放散面(12a)に押し当てて空冷により熱を放散させるのが好ましい。

上述の第1契施例のパッケージのは第2A図~ 第2D図に示すような簡単な工程によつて作るこ

発成させることができる。このように上記のエッチングによつてチンブ 軟 置部 頭及び外部 電極部 師 の下部に上記アンダーカット部 (11a) ~ (11f) が形成されるので、これらの部分に樹脂が開かれる。 従って突出部 (20a) ~ (20f) によつて上記チンプ 破 置 極 部 面 版 が によって上記チンプ 破 置 極 部 で を は と な が で き る と な が け 出 て る る に が で き る と い う 利点 が あ な の に か ら 突出 で と な び 外 部 電 極 部 町 陽 が が め に を で 、これらのチンプ 酸 置 部 頃 及 び 外 部 電 極 部 町 の で 、これらのチンプ 酸 置 部 頃 及 び 外 部 電 極 部 の ほ を 徐 返 す る こ と が で き る と い う 利点 も あ る 。

3 5 A 図~3 5 C 図は本発明の第 2 契約例による半導体基準のパンケージの製造方法を説明するための工程図である。以下第 5 A 図から工程順に説明する。

ます邓5A図において、厚さ35(μ)の Cu

なお上述の第1実施例において、第2A図に示す場合と同様にチップ歌盤部(IR及び外部電極部(IR 1800を設けた後に、基板(II)の上面を既述の FeCk。 格 被を用いて僅かにエッチングすることにより、 第 4A図に示すようにチップ 戦優部 (IR及び外部電極 部 (IR)の下部の基板 (II)にアンダーカット 部 (11a) ~ (11f)を形成し、次に第2B図~第2D図と同様な方法によつて第4B図に示すパッケーツのを

製の差板(11)の上頭に公知のフォトレジストを塗布 した彼に所定のパターンニングを行う。次いでCu のみを選択的にエッチングするエッチング液、例 えば以述のFeCl。溶液を用いて上紀基板印の袋面 を僅かにエッチングすることによつて、上記茜板 四の表面にチップ戦艦部位 (11g) 及び外部電概接 統 部位(11k)(11i)をそれぞれ形成する。 上記っ オトレジストを除去した後に第5B図において、 弱 ¹ 実施例と同様に、上記チップ敷置部位 (11g) にハンダ府四を介してチップ(15)を被置した後、ワ イヤポンディング法によつてこのチップ殴と上記 外部電板接続部位(11h)(11i)とをそれぞれ Agの 訓練から成るワイヤ(18で接続する。なお本実施例 においては、後述の理由により、第1実施例で用 いたワイヤよりも姿の大きいワイヤを用いた。次・ に第1実施例と同様に樹脂モールド層のを上記基 板(11)上に形成する。次に上記基板(1)を第1 炭脆例 と同様な方法でエッチング除去してパッケージ24 を完成させる。上記エッチングにより延出された ワイヤ(15の端部が外部電磁部(17)118となり、またハ

待開昭59-208756(4)

-1

ンダ層四の下面が熱放散面 (23a)となる。

上述のようにして完成されたパッケージWをブリント基切上に実践する場合には、第1 実施例と 同様に、第5 C 図に示す上記外部電極部間隠をブリント 基板上の溶体パタンに 直接ハンダ付けして 接続すればよい。 このことから 明らかなように、本央 施例においてはワイヤ 殴の 端部をそのまま外部 低機部 明 殿として用いる ために、ワイヤ 嘘の 経を 改述のように大きくするのが好ましい。 なお 熱 放 徹 面 (23a) の 機能は 第1 実施例と 同様である。

上述の第2実施例のバッケージ切は、第1実施例のバッケージのと異なつで、フォトレジスト工程及びエッチング工程によつで遊板のに設けられた外部は依認疑問位 (11 h) (11 i) にワイヤのを選び外のが、外部のので、第1実施例のバッケージのにおける Au M(12 04 及び Ni 層間を形成する必要がない。上配のフォトレジスト工程及びエッチング工程よりもさらに簡便である。またこれらのフォトレジスト工程及びエッチング工程

脂を用いることも可能である。この場合には既述 のエッチングなとしては、ヒドラジンとエチレン ジアミンとの場合液を用いればよい。

発明の効果

本発明に係る半導体装置のパッケージの製造方法によれば、その動作時において半導体装置から 発生する熱の放散性が良好でありかつ個類性が高い小形のパッケージを、極めて簡便かつ安価な方。 法によつて自動的に製造することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1四は従来のブラスチックタイプのチップキャリアタイプパッケーシの構造を示す断面図、第2人図~第2 D図は本発明の第1 実施例による半時体装置のパッケーシの製造方法を説明するための工程図、第3図は上配第2人図に示す工程終了该の潜放の平面図、第4人図及び第4 B 図は上記第1 実施例の変形例を示す上記第2人図~第2 D図と回転な図、第5人図~第5 C図は本発明の第2 X 施例による半導体装置のパッケーシの製造方法を説明するための工程図である。

を用いることにより、Au 等の貴金属を用いる 必要がなくなるという利点がある。

上述の第1 実施例の基板の材料は選択エッチングが可能であれば Cu 等の他の金属であつてもよく、また第2 実施例の基板の材料も Fe 等の他の金属であつてもよい。第1 実施例においてはさらに金額以外の材料、例えばボリイミドアミド系樹

なお図面に用いた符号において、

(1)20/22/20 パッケージ

(4)(13) ……… チップ

(5)29 ワイヤ

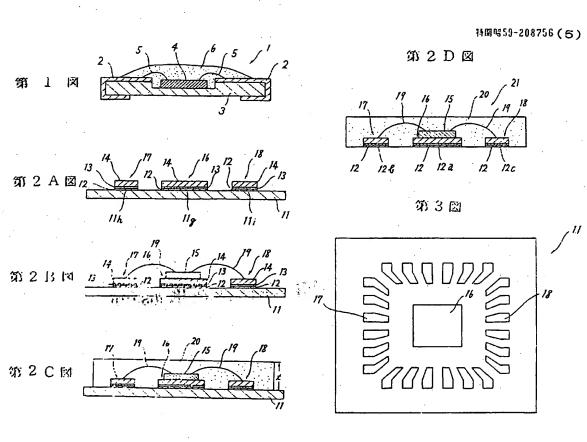
(11h)(11i) …… 外部電極接線部位

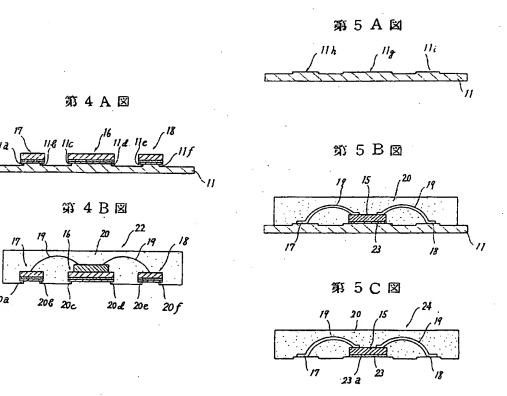
(TRES) ---- 外部寬極形

② ……… 樹脂モールド屋

である。

代理人 土 腱 脚 常包 芳 男





THIS PAGE BLANK (USPTO)